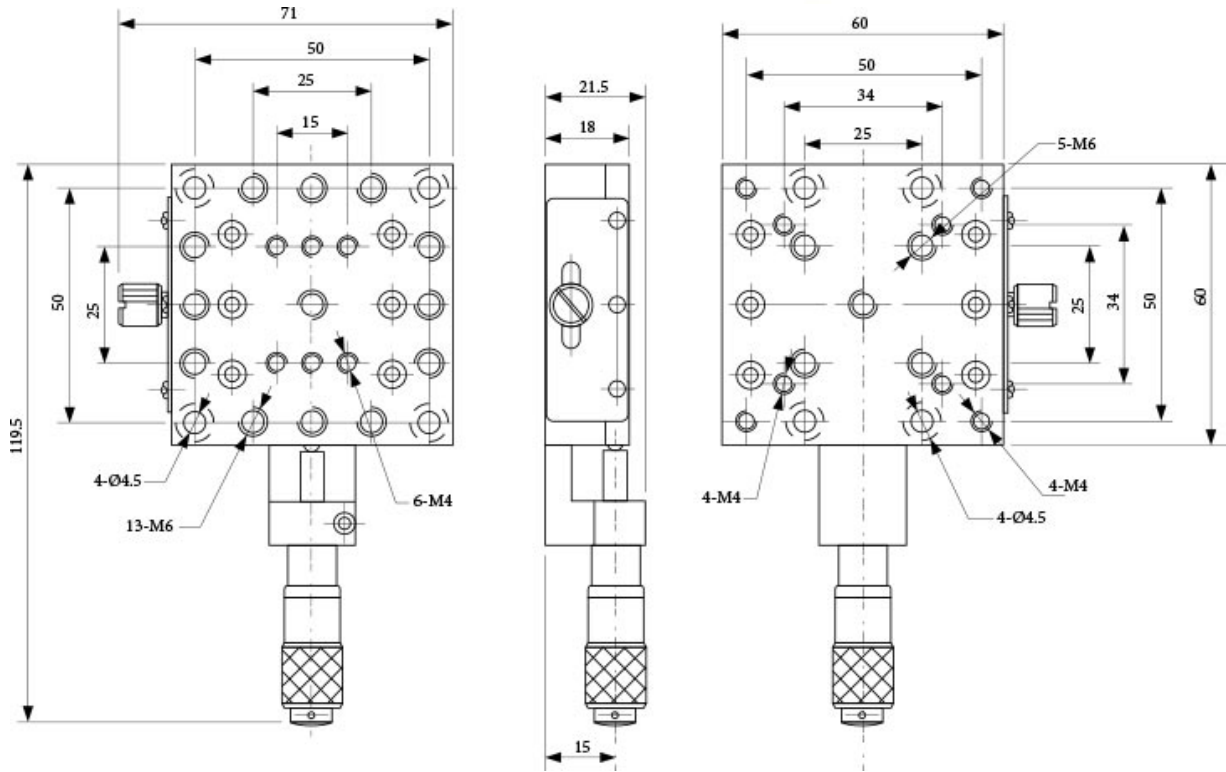


特点:

- 硬铝材质精密加工，表面阳极氧化镀黑
- 采用进口高精度交叉滚柱导轨，精度更高，承载较大，寿命长
- 高精度基座和台面保证台子的直线度偏摆，俯仰，运动平行度
- 位移调整采用测微头或差动测微头驱动
- 高精度小分辨率测微头保证产品在纳米级的微位移调整
- 测微头在平移台中央放置，操作方便
- 采用弹簧复位，消除轴向间隙
- 台面和底座分布标准孔距的安装孔，方便安装和组合
- 可与其它系列位移台组成多维调整架



台面尺寸	40mm×40mm
驱动方式	测微头
驱动位置	侧向驱动
行程	13mm
最小刻度	10μ/0.5μ
精度	3μ/1.5μ
最小调整量	(参考)2μ/0.1μ
导轨形式	交叉滚柱导轨
承载	8kg
直线度	2μ
偏摆	25"
俯仰	15"
台面平行度	15μ
运动平行度	7μ
自重	0.2kg
材料	硬铝
表面处理	阳极氧化镀黑